



POLITÉCNICA

RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2009, POR LA QUE SE RESUELVE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES BANCAJA PARA EEUU, CANADÁ Y ASIA DESTINADO A ESTUDIANTES UPM DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2009-2010.

Por resolución Rectoral de 18 de mayo de 2009 se efectuó la convocatoria del Programa de becas internacionales BANCAJA para EEUU, Canadá y Asia destinado a estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid incluida en la convocatoria múltiple de movilidad internacional de estudiantes para el curso académico 2009-09.

VISTA la Propuesta formulada por la Comisión de Selección en su sesión del pasado día 22 de junio de 2009,

RESULTANDO que en dicha propuesta se incluyen a los veintitrés alumnos que se indican más abajo,

CONSIDERANDO que es facultad del Rector sancionar dicha propuesta y ordenar su publicación en la página web de la UPM,

ESTE RECTORADO HA RESUELTO:

PRIMERO. Adjudicar 20 becas de curso completo de **3.600 €** (tres mil seiscientos euros) cada una y 3 becas de proyecto fin de carrera, de **2.400 €** (dos mil cuatrocientos euros) cada una para los siguientes alumnos:

CENTRO UPM	UNIVERSIDAD DESTINO	NOMBRE APELLIDOS	ESTUDIOS	DOTACION
E.T.S.I. Industriales	Illinois Institute of Technology	Sergio Serna Berraco	CC	3600€
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute of Technology	Sara Dionis Sevilla	CC	3600€
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute of Technology	María Urigoitia Villanueva	CC	3600€
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute of Technology	Miguel Francisco Gómez Rojo	CC	3600€
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute of Technology	Sergio Pardo López	CC	3600€
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute of Technology	Itziar Uriarte Baselga	CC	3600€
E.T.S.I. Telecomunicación	Illinois Institute of Technology	Luis Javier Golderos Larios	CC	3600€
E.T.S.I. Aeronauticos	Syracuse University's	Alberto Alejandro Merino Madrid	CC	3600€

E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute of Technology	Daniel López Hernández	CC	3600€
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute of Technology	Elena Larriba Andaluz	CC	3600€
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute of Technology	Álvaro García Sacristán	CC	3600€
E.T.S. Arquitectura	Tongji University	Guillermo Fernández-Abascal González-Valdés	PFC	2400€
E.T.S.I. Telecomunicacion	Nanyang Technological University	Jorge Blanco Cano	CC	3600€
E.U.I.T. Telecomunicacion	Tsinghua University	Agustín Jamardo Chenlo	PFC	2400€
E.T.S.I. Industriales	École Polytechnique de Montréal	Diego Nouet Delgado	CC	3600€
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute of Technology	Alicia Ruiz Hernández	CC	3600€
E.T.S.I. Agronomos	University of Illinois at Urbana-Champaign	Carlos Bulnes García	CC	3600€
E.T.S.I. Agronomos	University of California, Davis	Jesús Méndez Martín	PFC	2400€
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute of Technology	Amaya Oses Zarate	CC	3600€
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute of Technology	Adrián Thovar León	CC	3600€
E.T.S.I. Aeronauticos	University of Illinois at Urbana-Champaign	Pablo Pastor Chapman	CC	3600€
E.T.S.I. Industriales	Illinois Institute of Technology	Miguel María Urrecha Espluga	CC	3600€
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute of Technology	María García González	CC	3600€

Lista de Reserva

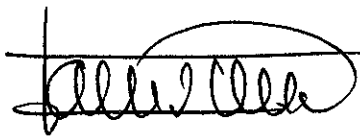
CENTRO UPM	UNIVERSIDAD DESTINO	NOMBRE APELLIDOS	ESTUDIOS
E.T.S.I. Aeronauticos	The College Of New Jersey	Arturo Villegas Vaquero	PFC
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute Of Technology	Maite Borjabad López-Pastor	CC
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute Of Technology	Jose María Núñez Gimeno	CC
E.T.S.I. Industriales	Illinois Institute Of Technology	Fernando Varas Calzada	PFC
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute Of Technology	Jaime Medina Higueras	CC
E.T.S.I. Industriales	Illinois Institute Of Technology	Cristian David Rodríguez Lozada	PFC
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute Of Technology	Santiago Bautista Enciso	CC
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute Of Technology	Patricia Fraile Garrido	CC
E.T.S.I. Agronomos	University Of California, Davis	Noelia De Mingo García	PFC
E.T.S.I. Telecomunicacion	Illinois Institute Of Technology	Marcos Alba Regidor	CC
E.T.S.I. Minas	University Of Arizona	Pablo Cremades Oñoro	CC
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute Of Technology	Raúl García Fernández	CC
E.T.S.I. Industriales	Illinois Institute Of Technology	Martín González Cabello	CC
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute Of Technology	María Elena Zamora Castejon	CC
E.T.S.I. Aeronauticos	Beihang University (Buaa)	Jorge Juan Villar García	CC
E.T.S.I. Minas	University Of Michigan	Jose Antonio De La Lastra Gómez-Baeza	CC

E.T.S.I. Minas	Colorado School Of Mines Golden (Csm)	Julieta Giraldez Miner	PFC
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute Of Technology	Alicia Marta Lago Recuero	CC
E.T.S. Arquitectura	Tongji University	Ignacio Medrano García	PFC
E.T.S. Arquitectura	Illinois Institute Of Technology	Cristina Miguelena Hycka	CC
E.T.S.I.Telecomunicacion	Illinois Institute Of Technology	Carlos Pérez-Iñigo Alvarez	PFC
E.T.S.I.Telecomunicacion	Illinois Institute Of Technology	Cruz Burgos Andrés	CC
E.T.S.I.Telecomunicacion	Illinois Institute Of Technology	María Polo Alvez	CC

SEGUNDO.-Los beneficiarios de becas para curso completo deberán permanecer en la universidad de destino un mínimo de nueve meses y los de proyecto fin de carrera deberán permanecer en la universidad de destino un mínimo de seis meses.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante este Rectorado, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en la web de la UPM, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publicación.

Madrid a 22 de junio de 2009
EL RECTOR,



Fdo.: Javier Uceda Antolín